

## KIWO: FESPA Vorbericht

Halle A6, Stand A13

KIWO zeigt die neuesten Entwicklungen aus den Bereichen siebdruckfähige Haftklebstoffe, Resiste & Coatings sowie Siebdruck-Chemie. Bei letzterem werden vor allem Kopierschichten für den allgemeinen grafischen und industriellen Siebdruck, den T-Shirt Druck sowie für Spezialanwendungen vorgestellt.

Als Produktneuheit aus dem Bereich Resiste & Coatings wird zum einen der KIWOMASK UV 7322 VP gezeigt: ein siebdruckfähiger, UV-härtbarer Resist zum selektiven Bürsten von Substratoberflächen. Zum anderen stellt KIWO auch den KIWOMASK IJ 510 vor: ein Inkjet-fähiger Resist zur Maskierung von Flachglas vor der metallischen Beschichtung im Magnetron-Sputtering-Verfahren. Diese Sputterbeschichtung wird insbesondere bei Architekturglas gerne eingesetzt.

[www.kiwo.de](http://www.kiwo.de)



*Abbildung 1: Flachglas mit Sputterbeschichtung*

